

日本化粧品技術者会誌 Vol.49, No.3 (2015年9月号) 目次

特集総説 健やかな毛髪を保つ最新のヘアケア技術 ③

放射光を利用した毛髪の観察—微細構造観察と元素・化学マッピング—…………… 竹原孝二 197

報 文

UV 吸収剤の光安定化に関する基礎的検討…………… 角田 聖, 鈴木千裕, 佐川由葵, 水谷多恵子, 正木 仁 204
Stratifin に着目した皮膚老化メカニズムに関する研究

…………… 足立浩章, 村上祐子, 堀田直和, 田中 浩, 中田 悟 211

化粧よれ評価法の開発と化粧下地への応用…………… 度会悦子, 五十嵐崇訓, 渡邊美香子, 矢後祐子, 福田啓一 218

レポート

2015 年第 7 回化粧品産業技術展開催報告 …………… 西方和博 226

書 評

通じる! 科学英語論文・ライティングのコツ…………… 浅野浩志 230

国際化粧品規制 2015—EU・アセアン・中国・韓国・台湾・日本—…………… 小山純一 231

技術情報

日本化粧品工業連合会技術情報 (No. 395, 396, 397) …………… 233

Journal of Cosmetic Science (Vol. 66, No. 1) …………… 267

International Journal of Cosmetic Science (Vol. 36, No. 6, Vol. 37, No. 1) …………… 269

本会の記事

日本化粧品技術者会のご案内…………… 280

会の動静…………… 281

学会行事予告

第 46 回 SCCJ セミナー / IFSCC チューリッヒ中間大会 / 第 77 回 SCCJ 研究討論会 /

第 47 回 SCCJ セミナー / 第 78 回 SCCJ 研究討論会 / 第 29 回 IFSCC 大会 /

2015 年度オレオマテリアル部会 (関東支部) セミナー / 第 62 回界面科学部会

秋季セミナー 化粧品, 医薬品, 食品製剤の最前線 / 界面科学実践講座 2015

—基礎と応用— (東海) …………… 285

日本化粧品技術者会誌投稿規定…………… 287

日本化粧品技術者会誌投稿の手引き…………… 288

SI 単位表 …………… 290

協賛広告一覧…………… 290

雑感…………… 亀山浩一 291

編集後記…………… 浅野浩志 291

表紙

デザイン: 小林 豊 (資生堂 宣伝・デザイン部)

写 真: 中村成一 (中村写真事務所)

Journal of SCCJ Vol.49, No.3 Contents

Special Review

- Analysis of Hair Structure and Imaging of Damaged Hair by Using X-ray
..... Kouji Takehara 197

Originals

- Basic Research on Photo-Degradation of UV Absorbers under UV Irradiation
.....Hijiri Sumida, Chihiro Suzuki, Yuki Sagawa, Taeko Mizutani, Hitoshi Masaki 204
- Investigation of the Skin Aging Mechanism Focusing on Stratifin
..... Hiroaki Adachi, Yuhko Murakami, Naokazu Hotta, Hiroshi Tanaka, Satoru Nakata 211
- Development of an Evaluation Method for Make-up Deterioration around the Facial Lines
and Application as a Make-up Base
..... Etsuko Watarai, Takanori Igarashi, Mikako Watanabe, Yuko Yago, Keiichi Fukuda 218

複写をご希望の方へ

日本化粧品技術者会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はございません(社外頒布目的の複写については、許諾が必要です)。

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル3F
FAX: 03-3475-5619 E-mail: info@jaacc.jp

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託致しておりません。直接、日本化粧品技術者会 info@sccj-ifscc.com へお問い合わせください。